PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

09-169709

(43) Date of publication of application : 30.06.1997

(51) Int. Cl.

C07C217/64 A61K 31/135 A61K 31/38 C07C317/28 C07C323/29 C07D333/16

(21) Application number : 07-333248

(71) Applicant: TAISHO PHARMACEUT CO LTD

(22) Date of filing:

21. 12. 1995

(72) Inventor: NAKAZATO ATSUO

AIBE IZUMI

TOMIZAWA KAZUYUKI

(54) HETEROALKYL-SUBSTITUTED PHENYLALKYLAMINE DERIVATIVE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject derivative having an antipsychotic action without causing extrapyramidal disorders, and useful for treating schizophrenia, cerebrovascular disorder, and trouble behaviors on geriatric dementia. SOLUTION: This heteroalkyl-substituted phenylalkylamine derivative of formula I [X is H, a halogen, etc.; Y is O, S, SO2; R1, R2 are each H, a 1-7C alkyl, etc.; R3 is a 1-5C alkyl, etc.; Ar is phenyl, thienyl, etc.; (n) is an integer of [2-5], e.g. 1-ethoxymethyl-2-[4-methoxy-3-(2-methoxy-3)]phenylethoxy) phenyl] ethylamine hydrochloride. The derivative of formula I is obtained e.g. from an aldehyde of formula II as a starting raw material through a condensation reaction, a hydrolysis reaction, a decarbonization reaction, a Curtius rearrangement reaction, a reduction reaction, etc.

Ī

Π

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号

特開平9-169709

(43)公開日 平成9年(1997)6月30日

(51) Int.CL*	織別紀号	庁内整理番号	ΡI			技術表示醫所
C 0 7 C 217/64		7457-4H	C 0 7 C 21	7/64		
A61K 31/135	AAN		A61K 3	1/135	AAN	
31/38			3	1/38		
C 0 7 C 317/28		7419-4H	C 0 7 C 31	7/28		
323/29 7		7419-4I-1	323/29			
		審查請求	化农能 农商未	の数1 OL	(全 10 頁)	最終質に続く
(21)出顧番号	特膜平7-333248		(71)出廢人	000002819		
				大正製薬株式	会社	
(22)出版日	平成7年(1995)12月21日		1	図島豊福京東	高田3丁目24	爵1号
V			(72) 発明者	中里 焦郎		
				東京都豊島区	高田3丁月24	番1号 大正艘
				菜株式会社内		
			(72)発明者	相部 泉		
				東京都豊島区	高田3丁目24	番1号 大正数
				菜株式会社内		
			(72) 発明者	首次 一雪		
				東京都豊島区	高田3丁目24	番1号 大正製
				菜株式会社内		
			(74)代理人	非理士 北川	富造	

(54) 【発明の名称】 ヘテロアルキル関換フェニルアルキルアミン誘導体

(57)【要約】

【目的】 鍵体外路障害を生ずることなく抗精神作用を 有する新規な化合物を提供すること。

【構成】 式

[(1)

(式中、Xは水素原子、ハロゲン原子、水酸基、炭素原子数1~5のアルコキシ基を示し、Yは酸素原子、イオウ原子又はSOz基を示し、R¹及びR¹は同一又は異なって水素原子、炭素原子数1~7のアルキル基、炭素原子数3~7のアルケニル基又は炭素原子数3~7のアルキニル基を示し、R¹は、炭素原子数1~5のアルキル基又はフェニル基で置換された炭素原子数1~5のアルキル基を示し、Arはフェニル基、チエニル基又は「ハロゲン原子、水酸基、炭素原子数1~5のアルコキシ基」から選ばれる任意の1~3個で置換されたフェニル基を示し、nは2~5の整数を示し、mは1~4の整数

を示す。) で表わされるヘテロ原子含有アルキルで置換 されたフェニルアルキルアミン誘導体及びその塩。

特闘平9-169709

【特許請求の範囲】 【請求項 1 】 式

【化1】

1

(式中、Xは水素原子、ハロゲン原子、水酸基、炭素原 子敷1~5のアルコキシ蟇を示し、Yは酸素原子。イオ ク原子又はSOz基を示し、R1及びR1は同一又は異な って水素原子。炭素原子数1~7のアルキル基、炭素原 子敷3~7のアルケニル基又は炭素原子数3~7のアル キニル基を示し、R'は、炭素原子数1~5のアルキル 基又はフェニル基で置換された炭素原子数1~5のアル キル墓を示し、Arはフェニル基、チエニル基又は「ハ ロゲン原子、水酸基、炭素原子数1~5のアルコキシ 基」から選ばれる任意の1~3個で置換されたフェニル 基を示し、mは2~5の整数を示し、mは1~4の整数 を示す。) で表わされるヘテロアルキル置換フェニルア ルキルアミン誘導体及びその塩。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、抗精神病作用を有する ヘテロアルキル置換フェニルアルキルアミン誘導体に関 する。

[0002]

【従来の技術】統精神病薬は精神分裂病治療だけでな く、脳血管障害・老年期痴呆における問題行動(攻撃的 行為、精神興奮、徘徊、せん姿など)の治療にも用いる ある能体外路障害が強く 大きな問題となっている。こ の問題を解決するため、近年の抗精神病薬の關発は従来 の薬物の作用機作とは全く異なった側面からのアプロー チがなされている。その一つがシグマレセプターアンタ ゴニストである。シグマレセプターは、幻覚症状などの 精神異常に関与したレセプターと考えられ、このレセプ ターに特異的類和性を有する化合物は能体外路障害を生 ずることなく抗精神作用を示す。

【0003】との種の化合物として、たとえばリムカゾ レセプターに対する親和性及び特異性は未だ十分ではな Ļ,

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、鉄体 外路障害を生ずることなく抗精神作用を有する新規な化 台物を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、フェニル アルキルアミン誘導体について鋭意検討した結果、シグ マレセプターに特異的かつ高い親和性を示す新規なヘテ 50 ソプロビル基。シクロプロビル基、ブチル基、イソブチ

ロアルキル置換フェニルアルキルアミン誘導体を見出 し、本発明を完成した。

【①①06】以下、本発明を説明する。本発明は、式

[1]

(2)

[0007]

(t2)

$$X - (CH_2)_{\eta} - Ar$$
 $CH_2 - Y - R^3$
 $(CH_2)_{\eta \eta} - CH - N \cdot R^1$
 $(CH_2)_{\eta \eta} - CH - N \cdot R^2$

【①①①8】(式中、Xは水素原子、ハロゲン原子、水 酸基、炭素原子数1~5のアルコキシ基を示し、Yは酸 |素原子、イオウ原子又はSO、を示し、R¹及びR¹は同 一又は異なって水素原子、炭素原子数1~7のアルキル 基。炭素原子数3~7のアルケニル基又は炭素原子数3 ~?のアルキニル基を示し、R'は、炭素原子数1~5 のアルキル基又はフェニル基で置換された炭素原子数1 ~5のアルキル基を示し、Arはフェニル基、チエニル 基又は「ハロゲン原子、水酸基、炭素原子数1~5のア 20 ルコキシ基」から選ばれる任意の1~3個で置換された フェニル基を示し、nは2~5の整数を示し、mは1~ 4の整数を示す。)で表わされるヘテロアルキル置換フ ェニルアルキルアミン誘導体及びその塩である。

【0009】本発明において、ハロゲン原子とはフッ素 原子、塩素原子、臭素原子及びヨウ素原子である。炭素 原子教1~5のアルコキシ蟇とは直鎖状又は分枝鎖状の アルコキシ基であり、たとえばメトキシ基、エトキシ 基。プロポキシ墓、イソプロポキシ墓、プトキシ墓、イ ソプトキシ基。もープトキシ基、ペントキシ基。3-メ れている。しかしながら、従来の抗精神病業は副作用で 30 チルプトキシ墓などである。炭素原子数1~7のアルキ ル基とは直鎖状、分枝鎖状又は環状のアルキル基であ り」たとえばメチル基、エチル基、プロピル基、イソブ ロビル基、シクロプロピル基、ブチル基、イソブチル 基。シクロプロビルメチル基、ペンチル基、イソペンチ ル墓」シクロブチルメチル墓、ヘキシル基、4-メチル ペンチル基、2-エチルブチル基、シクロペンチルメチ ル基。ヘブチル基、5-メチルヘキシル基、シクロヘキ シルメチル基などであり、好ましくはプロビル基、ブチ ル基。シクロプロビルメチル基などである。炭素原子数 ール (Rimeacole) が知られているが、シグマ 40 3~7のアルケニル基とは直鎖状又は分枝鎖状のアルケ エル墓であり、たとえば2 - プロペニル基、3 - メチル - 2 - ブテニル基などである。炭素原子数3~7のアル キニル基とは直鎖状又は分枝鎖状のアルキニル量であ り」たとえば2-プロピニル基、4-メチル-2-ペン チニル基などである。フェニル基で置換された炭素原子 数1~5のアルコキシ基とは、たとえばメトキシ墓、エ トキシ基、プロポキシ基などである。炭素原子数1~5 のアルキル基とは直鎖状。分岐状又は環状のアルキル基 であり、たとえばメチル墓。エチル墓。プロピル墓、イ

ル華」も「ブチル基、シクロプロピルメチル基」ペンチ ル基、3-メチルブチル基、シクロブチルメチル基など である。フェニル基で置換された炭素原子数1~5のア ルキル基とは、たとえばベンジル基、2-フェニルエチ ル基、3-フェニルプロビル基などである。また、本発 明化合物における塩とは薬理学的に許容されるものを意 味し、たとえば硫酸、塩酸、燐酸などの鉱酸との塩、酢 酸、シュウ酸、乳酸、酒石酸、フマール酸、マレイン 酸、トリフルオロ酢酸、メタンスルホン酸などの有機酸 との塩が挙げられる。

3

[0010]

【発明の実施の形態】式[1]の本発明化合物は、以下 の方法によって製造することができる(以下の反応式 中、R1、R1及びR0は炭素原子数1~6のアルキル基 * *又はベンジル基であり、R*は炭素原子数1~4のアル キル基又はフェニル基で置換された炭素原子数1~4の アルキル基であり、R*は炭素原子数1~7のアルキル 基。炭素原子数3~7のアルケニル基又は炭素原子数3 ~7のアルキニル基であり、X*は塩素原子、臭素原子 又はヨウ素原子であり、Yaは酸素原子又はイオウ原子 であり、R'、R'、R'、X、Y、Ar、m及びnは前 記と同意義である。)。

【①①11】ルート1 酸素原子又はイオウ原子含有ア 10 ルキルで置換されたフェニルアルキルアミン [2]の合

[0012] [fk3]

【0013】アルデヒド[3]とマロン酸ジエステル [4]の縮台、二重結合の還元、アルキル化、続いて加 水分解及び脱炭酸することによりカルボン酸[9]が得 られる。カルボン酸[9]は通常用いられているクルチ ウス転位(Curtius Rearrangement)(J.Am.Chem.So c.、第94巻、第6203頁(1972年)、J.Prakti sche Chemie, 第50巻, 第275頁(1894年)な どに記載)後、脱保護することによって、式[2]で示 される本発明化合物に導かれる。

ステル[4]の縮合は、有機密媒中、アミン又はその塩 の存在下行なうことにより、不飽和ジカルボン酸エステ ル[5]を与える。ここで有機溶媒とは、たとえばメタ ノール、エタノール、イソプロパノールなどのアルコー ル類、ジェチルエーテル、テトラヒドロフラン、1、2 ージメトキシエタンなどのエーテル類。トルエン、ベン ゼンなどの炭化水素類などである。また、アミン又はそ の塩とは、たとえばアンモニア、ジエチルアミン。ピロ リジン、ピペリジン、モルホリンなどのアミン類又はそ 【0014】工程A:アルデヒド【3】とマロン酸ジェ 50 のアミンと塩酸、酢酸又は安息香酸などの塩である。

(4)

【0015】工程B:不飽和ジカルボン酸エステル [5]の二重結合の還元は、たとえばバラジウムカーボン、二酸化白金、ラネーニッケルなどの金属鮭媒を用い、溶媒中水素添加を行い、ジカルボン酸エステル [6]を与える。ここで溶媒とは、たとえば酢酸エチルなどのカルボン酸エステル類、メタノール、エタノールなどのアルコール類、テトラヒドロブラン、1,2ージメトキシエタンなどのエーテル類、トルエン、ベンゼンなどの炭化水素類、酢酸などの有機カルボン酸類などで

5

【0016】工程C:ジカルボン酸エステル [6]は、有機溶媒中、塩基の存在下アルコキシメチルハライド又はアルキルチオメチルハライド [7]と反応し、二置換ジカルボン酸エステル [8]へ導かれる。ここで有機溶媒とは、たとえばメタノール、エタノール、イソプロパノールなどのアルコール類。ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、1,2-ジメトキシエタンなどのエーテル類。トルエン、ベンゼンなどの炭化水素類、N,N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルフォキシドなどであり、塩基とは、たとえばナトリウムメトキシド、大トリウムエトキシド、カリウム、水素化ナトリウム、ビス(トリメチルシリル)アミドカリウムなどである。

【0017】工程D:ジ窗換ジカルボン酸エステル [8]を反応に不活性な溶媒中、塩基の存在下。室温~ 250℃、好ましくは50℃~150℃で加水分解後、 塩酸又は硫酸などの無機酸で中和し、ジ環換ジカルボン 酸を得る。ここで反応に不活性な溶媒とは、たとえばメ タノール、エタノール、エチレングリコールなどのアル コール類、ジオキサンなどのエーテル類、アセトン、2 ーブタノンなどのケトン類、水、又はこれらの溶媒の復 合物である。また塩基とは、たとえば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、炭酸カリウムな どである。

【0018】続いて、このジ置換ジカルボン酸を反応に不活性な溶媒中又は無溶媒で、50℃~250℃、好ましくは70℃~170℃に加熱し、脳炭酸し、カルボン酸[9]とする。また反応に不活性な溶媒とは、たとえばベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、キシレンなどの炭化水素類。ジオキサンなどのエーテル類、イソプロ 40パノールなどのアルコール類、水などである。

【0019】 工程E:カルボン酸 [9] をジフェニルホスポリルアジドと塩基の存在下、反応に不活性な溶媒中、40~150℃に加熱することにより、アシルアジドを経由し、イソシアナート [10] を得る。ここで塩

基とは、たとえばトリエチルアミン。ジイソプロビルエチルアミン、ビリジンなどであり、反応に不活性な溶媒とは、たとえばベンゼン。トルエン。テトラヒドロフラン。ジオキサンなどである。

【0020】また、公知の方法(Organic Syntheses. C ol.Vol.III, 第846頁、(1955年)などに記載)のように、カルボン酸 [9]を複合散無水物又は酸ハロゲン化物などに変換の後。アジ化ナトリウム又はアジ化カリウムと反応することによってもイソシアナート [100]が得られる。

【0021】 工程F:イソシアナート [10] はアルコールと加熱することにより、カルバミド酸エステル [11] を与える。ここでアルコールとは、たとえばメタノール、エタノール、プロバノール、イソプロバノール、ブタノール、イソブタノール、ベンジルアルコールなどである。また、工程Eにおいて反応溶媒として上記アルコールを使用すると、アシルアジド続いてイソシアナート [10] を経由し、対応するカルバミド酸エステル [11] を与える。

20 【0022】工程G:カルバミド酸エステル [11] は 溶媒中、塩基又は酸により加水分解することにより、式 [2]で示される本発明化合物に導かれる。ことで溶媒とは、たとえばメタノール、エタノール、イソプロビルエーテル、ジオキサン、酢酸エチル、ジクロロメタン、ベンゼン、トルエン、水、又は有機溶媒と水の混合溶媒である。また、塩基とは、たとえば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム又は水酸化バリウムなどであり、酸とは、たとえば塩酸、塩化水素、臭化水素、硫酸、酢酸又はトリフルオロ酢酸などである。

5 【0023】更に、工程Fでペンジルアルコールを用いた場合得ちれるカルバミド酸ペンジルエステルは、たとえばバラジウム/カーボン、水酸化バラジウム/カーボン、ラネーニッケルなどの金属触媒を用い、溶媒中水素添加することにより、式[2]で示される本発明化合物を与える。ここで溶媒とは、たとえば酢酸エチルなどのカルボン酸エステル類、メタノール、エタノールなどのアルコール類、テトラヒドロフラン、1,2-ジメトキシエタンなどのエーテル類、トルエン、ペンゼンなどの炭化水素類、酢酸などの得機カルボン酸類などである。 5 【0024】ルート2 酸素原子又はイオウ原子含有ア

【0024】ルート2 酸素原子又はイオウ原子含有アルキルで置換されたフェニルアルキルアミン [2]の台

[0025]

[1t4]

【0026】工程目:ジカルボン酸エステル [6]の加 水分解は、たとえばメタノール、エタノールなどのアル コール類、テトラヒドロフラン、ジオキサンなどのエー テル類、アセトン、2-ブタノンなどのケトン類又は水 などの単独又は混合溶媒中、1等費の塩基の存在下、() ℃~150℃、好ましくは0℃~90℃で行ない。モノ カルボン酸[12]を与える。ここで塩基とは、たとえ ば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウ ム、炭酸カリウムなどである。

【0027】工程!: モノカルボン酸[12]を、塩基 の存在下、ホルマリン水溶液と反応させると2 - 置換ア クリル酸エステル [13] が得られる。ここで塩基と は、たとえばジエチルアミン、ピロリジン、ピペリジ ン。モルポリンなどの2級アミンを示す。

【0028】工程】: 2- 置換アクリル酸エステル[1 3]を、有機溶媒中、塩基の存在下、アルコール又はチ オール [14] と反応させると、酸素原子又はイオウ原 子含有カルボン酸エステル [15] が得られる。ここで 40 有機溶媒とは、たとえばメタノール、エタノール、イソ プロバノールなどのアルコール類、ジエチルエーテル、 テトラヒドロフラン、1,2-ジメトキシエタンなどの エーテル類、トルエン、ベンゼンなどの炭化水素類など であり、塩基とは、たとえばナトリウムメトキシド、ナ トリウムエトキシド、カリウム。モーブトキシド、炭酸

カリウム、炭酸ナトリウム、水素化ナトリウムなどの無 機塩基か、たとえばピリジン、トリエチルアミンなどの 有機塩基である。

【0029】工程K:酸素原子又はイオウ原子含有カル ボン酸エステル [1 5] の加水分解は、反応に不活性な 密媒中、塩基又は酸の存在下、室温~250℃。好まし くは50℃~150℃で行ない、酸素原子又はイオウ原 30 子含有アルキルで置換されたカルボン酸[9]を与え る。ここで反応に不活性な溶媒とは、たとえばメタノー ル。エタノール。エチレングリコールなどのアルコール 類。ジオキサンなどのエーテル類、アセトン、2-ブタ ノンなどのケトン類、水、又はこれらの溶媒の混合物で ある。また塩基とは、たとえば水酸化ナトリウム、水酸 化カリウム、水酸化リチウム、炭酸カリウムなどであ り、酸とは塩酸、臭化水素酸などである。

【0030】続いて工程E、F、Gと同様にして酸素原 子又はイオウ原子含有アルキルで置換されたカルボン酸 [9]から酸素原子又はイオウ原子含有アルキルで置換 されたフェニルアルキルアミン[2]が得られる。

【①①31】ルート3 酸素原子含有アルキルで置換さ れたフェニルアルキルアミン [16]の合成

2/7/2008

[0032]

[ILS]

http://www4.ipdl.inpit.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NS...

【① 0 3 3 】酸素原子含有アルキルで置換されたフェニ ルアルキルアミン[16]は、フェニルアルキルハライ ド[17]と、アミノマロン酸ジエステル【18】とア シルハライド [19] より提供されるアシルアミノマロ 30 2] を得る。 ン酸ジェステル「20〕を反応させて得られるアシルア ミノマロン酸ジエステル〔21〕を、觚水分解、脱炭 酸、続いて還元することによりアミノアルコール〔2〕 3] が得られる。このアミノアルコール [23] とハロ ゲン化化合物 [24] を反応させることにより、式[1 6]で示される本発明化合物が得られる。

【0034】工程し:アルデヒド【3】より変換して得 ちれるフェニルアルキルハライド [17] と、アミノマ ロン酸ジェステル [18] とアシルハライド [19] よ り提供されるアシルアミノマロン酸ジエステル〔20〕 の反応は、有機溶媒中、塩基の存在下行なうことによ り、アシルアミノマロン酸ジエステル【21】を与え る。とこで有機溶媒とは、たとえばメタノール、エタノ ール、イソプロバノールなどのアルコール類、ジエチル エーテル、テトラヒドロフラン、1,2-ジメトキシエ タンなどのエーテル類、トルエン、ベンゼンなどの炭化 水素類、N.Nージメチルホルムアミド、ジメチルスル フォキシドなどであり、塩基とは、たとえばナトリウム メトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム モーブ

リウム、ビス(トリメチルシリル)アミドカリウムなど である。続いて、工程Dと同様にしてアシルアミノマロ ン酸ジェステル [21] からN-アシルアミノ酸 [2

【0035】工程M:N-アシルアミノ酸【22】を不 活性溶媒中、還元し、アミノアルコール [23]を得 る。ここで不活性溶媒とは、たとえばジエチルエーテ ル、テトラヒドロフラン、1,2-ジメトキシエタンな どのエーテル類。トルエン、ベンゼンなどの炭化水素類 などである。還元に用いる還元剤は、たとえば水素化り チウムアルミニウム、水素化ポウ素ナトリウム、ボラン などである。

【0036】工程N:アミノアルコール [23] は、不 40 活性溶媒中、塩基の存在下、ハロゲン化化合物〔24〕 と反応させ、酸素原子含有フェニルアルキルアミン【1 6]が得られる。ここで不活性溶媒とは、たとえばメタ ノール、エタノール、イソプロパノールなどのアルコー ル類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、1,2 - ジメトキシエタンなどのエーテル類。トルエン。ペン ゼンなどの炭化水素類、N、N-ジメチルホルムアミド 又はジメチルスルフォキシドなどであり、塩基とは、た とえばケトリウムメトキシド、ケトリウムエトキシド、 カリウム。モーブトキシド、炭酸カリウム、炭酸ナトリ トキシド、炭酸カリウム」炭酸ナトリウム、水素化ナト 50 ウム、水素化ナトリウム、ビス(トリメチルシリル)ア

(7)

特闘平9-169709

12

<u>11</u>

ミドカリウムなどである。 【0037】<u>ルート4 SO、含有アルキルで置換され</u> * [0038] [(£6]

たフェニルアルキルアミン【25】の合成

O-(CH₂)_n-Ar CH₂-S-R³ <u>I€O</u> (CH₂)_m-CH-NH-C-OR⁶

【① 0 3 9 】工程O:式【2 6 】の化合物を、反応に不 ※活性な溶媒中、酸化剤と反応させると式【2 7 】の化合物を与える。ここで反応に不活性な溶媒とは、たとえばクロロホルム、塩化メチレン、ベンゼンなどである。また酸化剤とは、たとえば過酸化水素、ヒドロベルオキシドなどの有機過酸化物、過安息香酸、メタクロロ過安息 20香酸、過酢酸、トリフルオロ過酢酸などの有機過酸など※ ルート5

※である。続いて工程Gと同様にして、式[27]の化合物からSO。含有アルキルで置換されたフェニルアルキルアミン[25]が得られる。

[0040] <u>ルート5 2級アミン[28] 及び3級ア</u>ミン[29] の合成

[0041]

【化?】

王程 P 131| 131|

 $X = \begin{pmatrix} O - (CH_2)_n - Ar \\ CH_2 - Y - F3 \\ (CH_2)_n - CH_2 - N < R^3 \\ (29) \end{pmatrix}$

【0042】工程P:1級アミン[30]はハロゲン化 化合物[3]]と塩基の存在下、反応に不活性な溶媒 中、0~150℃、好ましくは窒温~90℃で、8時間 ~4日間反応することにより、本発明化合物である2級 アミン [28] 及び3級アミン [29] を与える。ここ でハロゲン化化合物[31]を1当量用いた場合は2級 アミン [28]を優先的に与え、ハロゲン化化合物 [3] 1]を1.5当置用いた場合は2級アミン[28]と3 級アミン [29] を与え、ハロゲン化化合物 [31] を 2当量以上用いた場合は3級アミン[28]を優先的に 与える。また、とこで塩基とは、たとえば炭酸カリウ ム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、水酸化ナト リウムなどの無機塩基、トリエチルアミン、ジイソプロ ビルエチルアミン、ビリジンなどの有機塩基を示す。反 応に不活性な溶媒とは、たとえばN,N-ジメチルホル ムアミド、アセトニトリル、メタノール、エタノール、 トルエン、テトラヒドロフラン、水などである。 [0043]

【発明の効果】本発明に係る式 [1] の化合物は、シグマ発容体拮抗作用が優れ、結神分裂病、うつ症、不安症及び脳血管障害・老年期間題行動の治療、神経変性疾患であるアルツハイマー病、バーキンソン病、ハンチントン病等の認知機能障害及び運動機能障害に有効である。さらに、薬物乱用〈麻薬、覚醒剤、アルコール」向精神薬、マリファナなど〉による依存症の治療に有効である。

[0044]

【実施例】以下、実施例及び試験例を示し本発明を具体 的に説明する。

【0045】実施例1

1-エトキシメチル-2-[4-メトキシ-3-(2-フェニルエトキシ)フェニル] エチルアミン塩酸塩の台

(1)4-メトキシー3-(2-フェニルエトキシ)ベンズアルデヒド51.3g、マロン酸ジメチル26.4

50 g、ビベラジン1.70g及び酢酸1.20gをベンゼン

2/7/2008

300m!中、共沸脱水条件下、8時間加熱還流した。 室温に冷却した反応溶液を水、1 N塩酸、飽和炭酸水素 ナトリウム水溶液及び飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫 酸マグネシウム乾燥し、乾燥剤を溶剤後、溶液を減圧下 濃縮した。この残渣をイソプロピルエーテルージクロロ メタンより再結晶し、3 - [4-メトキシー3-(2-フェニルエトキシ)フェニル]-2-メトキシカルボニ ルアクリル酸メチル67、2gを得た。m、p.104.7 ~105.9℃。

13

【0047】(3)60%水素化ナトリウム(油性) 1.17gの1.2-ジメトキシエタン40m!の壁鋼窓 液に、粗3-〔4-メトキシ-3-(2-フェニルエト キシ) フェニル] -2-メトキシカルボニルプロピオン 酸メチル10、4gの1、2-ジメトキシエタン10ml を室温鏡控下5分間で滴下し、夏に50℃で50分鏡控 した。この反応溶液にクロロメチルエチルエーテル3. 37 m!を加え 室温で2時間撹拌した。減圧下反応液 を濃縮し、残渣をジクロロメタンと水を加え、分取した 有機相を1N塩酸、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液及び 飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥 し、乾燥剤を纏別し、続いて漉液を凝圧下濃縮した。残 楂に4N水酸化ナトリウム水溶液35m!とメタノール 3.5 m.!を加え、6時間加熱還流した。 室温まで冷却し た反応液を減圧下濃縮し、残渣に1N塩酸を加えて酢酸 エチル抽出し、この有機層を1N水酸化ナトリウム水溶 液で抽出し、この水圏に1N塩酸を加えて酸性にして、 再び酢酸エチル抽出した。この有機層を飽和食塩水で洗 **巻後無水硫酸ナトリウムで乾燥し、乾燥剤を濾剤し、続** いて滤液を減圧下滤縮して組2-エトキシメチル-2-[4-メトキシー3-(2-フェニルエトキシ)ベンジ 40 ル]マロン酸を得た。この組化合物は領製せずに次の工 程に用いた。

【0048】(4) 粗2-エトキシメチルー2-【4-メトキシー3-(2-フェニルエトキシ) ベンジル】マロン酸を150℃で2時間撹拌し、組2-エトキシメチルー3-【4-メトキシー3-(2-フェニルエトキシ) フェニル】プロピオン酸を得た。この粗化合物は精製せずに次の工程に用いた。

【①①49】(5)粗2-エトキシメチルー3-[4- プロパンチオール1.81gを加え、窒温撹拌60%水 メトキシー3-(2-フェニルエトキシ)フェニル]プ 50 素化ナトリウム(袖锉)47.6mgを加え、60℃に

ロビオン酸のベンゼン55m!溶液にトリエチルアミン3、11g及びシフェニルホスポリルアジド8,45gを加え、2時間加熱環流後、減圧下濃縮した。残渣にtーブタノール55m!を加え、19時間加熱環流した。反応液を減圧下濃縮後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=20:1~4:1)にて錆製し、ヘキサンより再結晶し、Nーtーブトキシカルボニルー1-エトキシメチルー2-[4-メトキシー3-(2-フェニルエトキシ)フェニル]エチルアミン7、13gを得た。

14

【①050】m.p.134.0~136.0℃。 【①051】(6) N-t-ブトキンカルボニル-1-エトキシメチル-2-【4-メトキシー3-(2-フェニルエトキシ)フェニル】エチルアミン6.17gのシクロロメタン22m!の溶液にトリフルオロ酢酸5m!を加え、窒温で1.5時間鎖拌した。反応液を減圧下濃縮後、残渣をジクロロメタン5m!に溶解し、これに4N塩化水素ジオキサン溶液を加え、再び減圧下濃縮した。残渣を減圧下乾燥後、ジクロロメタン-ジイソプロピルエーテルより再結晶し、1-エトキシメチル-2-【4-メトキシー3-(2-フェニルエトキシ)フェニル】エチルアミン塩酸塩を4.73gを得た。

[0052] m.p.124.0~126.0℃。 [0053] 実施例2

1 - (2 - イソプロピルチオメチル) - 2 - [4 - x ト キシ-3 - (2 - フェニルエトキシ) フェニル] エチル アミン塩酸塩の合成

(1) 粗3 - [4-メトキシー3-(2-フェニルエトキシ) フェニル] - 2-メトキシカルボニルプロピオン 36 酸メチル78.5gのメタノール溶液350m! に水酸化ナトリウム8.43gの水溶液10m!を室温撹拌下10分間で滴下し、更に室温で1.5時間撹拌した。この反応液を減圧下濃縮し、1晩静置後結晶を濾別した。この結晶を水250m! に溶解し、濃塩酸で酸性にした後塩化メチレン抽出して、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、乾燥剤を濾別し、濾液を減圧下濃縮した。

【0054】との残濫に37%ホルマリン水溶液17.4ml、トリエチルアミン21.8mlを加え4時間撹拌後、1夜放置した。この反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出し、水及び飽和食塩水で洗浄後、無水罐酸ナトリウムで乾燥し、乾燥剤を濾明し、続いて漉液を減圧下濃縮して租3-[4-メトキシー3-(2-フェニルエトキシ)フェニル】-2-メチレンプロピオン酸エチル63.1gを得た。この租化合物は精製せずに次の工程に用いた。

【0055】(2)粗3-【4-メトキシー3-(2-フェニルエトキシ)フェニル]-2-メチレンプロピオン酸エチル8、10gのメタノール溶液50mlにイソプロバンチオール1.81gを加え、空温撹拌60%水素化ナトリウム(補性)47.6mgを加え、60℃に

(9)

16

て1晩鎖搾した。この反応液を減圧下濃縮し、組2-(2-イソプロビルチオメチル) -3-[4-メトキシ -3-(2-フェニルエトキシ) フェニル] プロピオン 酸メチルタ、40gを得た。この組化合物は錯製せずに 次の工程に用いた。

15

【0056】(3)粗2-(2-イソプロピルチオメチ ル) -3-[4-パトキシ-3-(2-フェニルエトキ シ) フェニル] プロピオン酸メチル9,40gのアセト ン溶液120mlに20%塩酸50mlを加えて48時 間加熱還流した。この反応液を減圧下濃縮し、残渣に酢(10)ルアミン1.80gを実施例1の(6)と同様に処理 酸エチルと水を加え、分取した有機層を減圧下波縮し た。これにジエチルエーテルを加えて10水酸化ナトリ ウムで抽出し、この水圏に濃塩酸を加えて酸性にし、再 び酢酸エチルで抽出した。無水硫酸ナトリウムで乾燥 し、乾燥剤を濾別し、続いて濾液を減圧下濃縮して粗2 - (2-イソプロビルチオメチル) - 3 - [4-メトキ シー3-(2-フェニルエトキシ)フェニル] プロピオ ン酸8,08gを得た。この粗化合物は精製せずに次の 工程に用いた。

ル)-3-「4-メトキシ-3-(2-フェニルエトキ シ) フェニル] プロピオン酸7.63gを実施例1の (5) と同様に処理し、ヘキサンより再縮晶し、N-t ープトキシカルボニルー1-(2-イソプロピルチオメ チル) -2-「4-メトキシ-3-(2-フェニルエト キシ) フェニル] エチルアミン1,59gを得た。m. p.81.0~81.5°C.

【0058】(5) N-t-ブトキシカルボニル-1-(2-イソプロビルチオメチル)-2-[4-メトキシ -3-(2-フェニルエトキシ)フェニル]エチルアミ 30 ン3.00gを実施例1の(6)と同様に処理し、メタ ノールーインプロピルエーテルより再結晶し、1-(2 - イソプロビルチオメチル) - 2 - [4-メトキシ-3 - (2-フェニルエトキシ) フェニル] エチルアミン塩 酸塩2,54%を得た。

[0.059] m.p.98.0~100.0°C.

【0060】実能例3

1 - (2 - イソプロピルスルホニルメチル) - 2 - [4 -メトキシー3-(2-フェニルエトキシ)フェニル] エチルアミン塩酸塩の合成

(1) N-t-ブトキシカルボニル-1-(2-イソブ ロビルチオメチル) -2-[4-メトキシ-3-(2-フェニルエトキシ》フェニル] エチルアミン246mg の塩化メチレン溶液5m1に、氷冷撹拌下70%m-ク ロロ過安息香酸264mgを加え、室温で1時間撹拌し た。反応液に1N水酸化ナトリウム水溶液を加え、酢酸 エチルで抽出し、1N水酸化ナトリウム水溶液及び飽和 食塩水で洗浄した。抽出液を無水硫酸ナトリウムで乾燥 し、乾燥剤を纏別し、続いて濾液を減圧下濃縮して、残 渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキザ 50 m),7.20-7.35(5H,m),9.13(1H,brs),9.75(1H,brs)

ン:酢酸エチル=20:1~1:1) にて精製し. 酢酸 エチルより再結晶し、N-t-ブトキシカルボニル-1 - (2-イソプロピルスルホニルメチル) - 2 - [4 -メトキシー3-(2-フェニルエトキシ)フェニル] エ チルアミン183mgを得た。m.p.129.5~13 1.5°C.

【0061】(2) N-t-ブトキシカルボニル-1-(2-イソプロビルスルホニルメチル)-2-[4-メ トキシー3-(2-フェニルエトキシ) フェニル] エチ し、メタノールーイソプロビルエーテルより再結晶し、 1 - (2 - イソプロピルスルホニルメチル) - 2 - [4 -メトキシ-3- (2-フェニルエトキシ) フェニル] エチルアミン塩酸塩 1.56gを得た。m.p.125.0 ~126.0%

【0062】実施例4

N-プロビル-1- (2-プロビルチオメチル)-2-[4-メトキシー3-(2-フェニルエトキシ)フェニ ル] エチルアミン塩酸塩の合成

【0.057】 (4) 粗2-(2-4ソプロビルチオメチ 20 <math>1-(2-4ソプロビルチオメチル)-2-[4-メトキシー3-(2-フェニルエトキシ)フェニル]エチル アミン塩酸塩396mg、1-奥化プロピル135mg 及び無水炭酸カリウム276mgをN,N-ジメチルホ ルムアミド1m1中室温で3日間鎖針した。反応液を水 に注ぎジクロロメタン抽出し、無水硫酸ナトリウムで乾 燥し、乾燥剤を纏削し、減圧下濃縮後、シリカゲルクロ マトグラフィー(クロロホルム:アセトン=10:1~ 0:1)で精製し、Nープロピルー1-(2-イソプロ ピルチオメチル)-2-[4-メトキシー3-(2-フ - ェニルエトキシ)フェニル] エチルアミン塩酸塩265 mgを得た。

> [0063] NMR (CDC!;) & (ppm) : 0.93 (3H,t,J=7.4Hz),1.15(3H,d,J=6.7Hz),1.20(3H,d,J=6.7Hz)z),1.89(2H,sextet, J=7.4Hz),2.77-3.09(6H,m),3.17(2 H, t, J=7.4Hz), 3.24(1H,dd, J=13.9,5.4Hz), 3.31-3.38(1 H.m), 3.85(3H.s), 4.21(2H.t.J=7.4Hz), 6.81–6.82(3H.t.J=7.4Hz) m),7.21-7.36(5H,m)MS Ω /e; 402(M+1),160(100 %).

【0064】1-(2-イソプロピルチオメチル)-2 49 - [4-メトキシ-3-(2-フェニルエトキシ)フェ ニル] エチルアミン塩酸塩の代わりに相当する出発原料 を用い、実施例4と同様にして下記の化合物を得た。 【① 0 6 5】 N - プロピルー1 - エトキシメチルー2 -[4-メトキシー3-(2-フェニルエトキシ) フェニ ル] エチルアミン塩酸塩 NMR (CDC1,) & (ppm); 0.97(3H, t, J=7.4H z),1.15(3H, τ , J=7.0Hz),1.89-2.02(2H,m),2.92-3.07(3 H,m), 3.14(2 H,τ , J=7.4Hz), 3.38-3.47(4H,m), 3.54-3.73 $(2H,m),3.83(3H,s),4.18(2H,\tau,J=7.2Hz),6.75-6.80(3H,\tau,J=7.2Hz)$ (10)

特闘平9-169709

18

MS m/e: 372(M +1),139(100%).

【① 0 6 6 】 N - プロピルー 1 - (2 - イソプロピルスルホエルメチル) - 2 - [4 - メトキシー 3 - (2 - フェニルエトキシ)フェニル】 エチルアミン塩酸塩 NMR(C D C 1」) & (p p m):0.89(3H, τ, J=7.3H z),1.26(3H, d, J=6.9Hz),1.30(3H, d, J=6.9Hz),1.46(2H, extet, J=7.3Hz),1.73(1H, brs),2.51-2.94(6H, m),3.16(2H, t, J=7.6Hz),3.16-3.26(1H, m),3.36-3.49(1H, m),3.85(3H, s),4.20(2H, t, J=7.6Hz),6.71-6.85(3H, m),7.20-7.38(5H, m)

17

MS m/e: 434(M+1),192(100%).

*結合を非特異的結合とし、総結合と非特異的結合との差を特異的結合とした。一定遺度の['月](+)ペンタゾシンと濃度を変えた钕羰薬を上記の条件で反応させることで抑制曲線を得、この抑制曲線からそれぞれの結合を50%抑制する钕験業の遺度(|C,o)求め、結果を表1に示した。

[0068]

【表】】

10

gilCsc(nM)
4.13
4.13
11.5

【0069】A: Nープロピルー1-エトキシメチル -2-[4-メトキシー3-(2-フェニルエトキシ) フェニル] エチルアミン塩酸塩

B: N-プロビルー1-イソプロビルチオメチルー2 - [4-メトキシー3-(2-フェニルエトキシ)フェニル1 エチルアミン類酔塩

C: N-プロビル-1-4ソプロビルスルホニルメチル-2-[4-メトキシ-3-(2-フェニルエトキシ) フェニル] エチルアミン塩酸塩

フロントページの続き

(51)Int.Cl.° C 0 7 D 333/16 識別記号 庁内整理番号

FΙ

C 0 7 D 333/16

技術表示簡所